Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 16:49

Link do produktu: https://foto-szop.pl/filtr-kandf-concept-nano-x-mrc-cpl-and-fader-nd2-32-and-black-mist-1-4-55-mm-p-77007.html

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm

Cena	**314 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KF5231**
Kod producenta	**277_KF5231**
Kod EAN	**6942052550611**
Producent	**K&F Concept**

Opis produktu

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm to hybrydowe rozwiązanie 3 w 1, które łączy funkcję filtra szarego o zmiennej gęstości, polaryzacyjnego oraz dyfuzyjnego. Jeden modyfikator pozwala kontrolować ekspozycję, eliminować refleksy i uzyskać subtelny, filmowy efekt poświaty. Japońskie szkło optyczne AGC gwarantuje najwyższą jakość obrazu, a 28-warstwowa powłoka Nano-X MRC chroni przed wodą, kurzem i zarysowaniami. Smukła aluminiowa ramka zapobiega winietowaniu, a precyzyjna regulacja zapewnia płynną pracę bez efektu „X”. W zestawie znajdziesz eleganckie etui z magnetycznym zamknięciem i ściereczkę z mikrofibry pakowaną próżniowo. To idealny wybór dla fotografów i filmowców szukających niezawodnego narzędzia do kreatywnej pracy w każdych warunkach.

Główne cechy produktu

- wysokiej jakości hybrydowy filtr fotograficzny 3 w 1
- kompatybilny z obiektywami o średnicy gwintu 55 milimetrów (mm)
- łączy filtr polaryzacyjny, ND2–32 i Black Mist 1/4 w jednej konstrukcji
- japońskie szkło optyczne AGC o wyjątkowej przejrzystości i trwałości
- 28-warstwowa powłoka Nano-X MRC o właściwościach hydrofobowych
- smukła aluminiowa ramka zapobiegająca winietowaniu
- umożliwia redukcję ekspozycji w zakresie 1–5 działek przysłony
- eliminuje refleksy i odblaski z wody, szkła i metalowych powierzchni
- tworzy miękkie, filmowe rozmycie i subtelny efekt poświaty
- zapobiega prześwietleniom i poprawia kontrast obrazu

- zwiększa nasycenie kolorów i głębię scen fotograficznych
    - brak efektu czarnego „X” przy ogniskowych powyżej 35 mm
- odporność na wodę, kurz, tłuszcz i zarysowania
- wysoka transmisja światła i wierne odwzorowanie kolorów
- precyzyjna regulacja obrotu z samoblokującym pierścieniem
- żłobiony pierścień ułatwiający montaż i regulację
- precyzyjna obróbka CNC gwarantująca idealne spasowanie
- lekka i trwała konstrukcja z aluminium lotniczego
- eleganckie etui ze skóropodobnego materiału z magnetycznym zamknięciem
- miękkie wnętrze etui chroniące filtr przed zarysowaniami
- boczny pasek w etui umożliwiający łatwe wyjęcie filtra
- próżniowo pakowana ściereczka z mikrofibry do czyszczenia szkła
- idealny zestaw do fotografii plenerowej i pracy w terenie

Hybrydowa konstrukcja: 3 filtry w 1

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w swojej klasie. Łączy trzy technologie: regulowany filtr ND, który kontroluje ekspozycję, filtr polaryzacyjny CPL eliminujący odbicia oraz filtr dyfuzyjny Black Mist 1/4, który dodaje kadrom miękkości i subtelnej poświaty. Dzięki temu otrzymujesz ogromny zakres możliwości – od pracy w ostrym słońcu po filmowe portrety z magiczną aurą. Ten jeden filtr otworzy przed Tobą zupełnie nowe przestrzenie kreatywne!

Precyzyjna kontrola ekspozycji

Dzięki regulowanemu zakresowi wartości ND filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm umożliwia precyzyjne sterowanie ilością światła wpadającego do obiektywu. Możesz wydłużać czas naświetlania lub szerzej otwierać przysłonę, bez ryzyka prześwietleń. Zakres od 1 do 5 działek przysłony (ND2-32) daje pełną swobodę w fotografii krajobrazowej, portretowej i filmowej. Obracając pierścień z delikatnym oporem, ustawiasz dokładnie taki poziom redukcji, jakiego potrzebujesz, bez efektu ciemnego krzyża „X”, typowego dla niektórych filtrów konkurencyjnych marek.

Efekt Black Mist – miękki obraz i filmowy klimat

Zintegrowany filtr dyfuzyjny Black Mist 1/4 delikatnie rozprasza światło, łagodząc kontrasty i nadając scenom subtelny, kinowy klimat. To rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w portretach – wygładza skórę, ukrywa drobne niedoskonałości i podkreśla naturalne piękno twarzy. Efekt przypomina obraz z klasycznej taśmy filmowej – miękki, nastrojowy i pełen emocji. To doskonały sposób na uzyskanie wyjątkowego charakteru zdjęć bez konieczności używania dodatkowych efektów w postprodukcji.

Skuteczna eliminacja odblasków

Model K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm oferuje również wbudowany filtr polaryzacyjny. Dzięki niemu skutecznie pozbędziesz się niepożądanych refleksów i odbić światła od powierzchni takich jak szkło, woda czy metal. Dzięki temu Twoje zdjęcia zyskają na głębi, a kolory staną się bardziej nasycone i naturalne. Filtr CPL jest nieocenionym wsparciem w fotografii krajobrazowej – podkreśla błękit nieba, wydobywa zieleń liści i zapewnia klarowność obrazu w nawet najbardziej wymagających warunkach oświetleniowych.

Zaawansowana powłoka Nano-X MRC

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm został pokryty 28-warstwową powłoką MRC (ang. Multi Resistant Coating), która zwiększa transmisję światła, minimalizuje odblaski i zabezpiecza powierzchnię szkła przed wodą, kurzem, tłuszczem i zarysowaniami. Dzięki hydrofobowym właściwościom krople wody i pył łatwo spływają z powierzchni filtra, co pozwala utrzymać go w idealnej czystości nawet w trudnych warunkach plenerowych. To gwarancja długowieczności i niezawodnej jakości obrazu.

Japońskie szkło optyczne AGC

Sercem filtra K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm jest wysokiej klasy szkło optyczne AGC importowane z Japonii. Charakteryzuje się wyjątkową przezroczystością i odpornością na zarysowania. W połączeniu z precyzyjną obróbką CNC zapewnia perfekcyjną transmisję światła i neutralne odwzorowanie barw. To rozwiązanie, które cenią profesjonaliści na całym świecie – gwarantuje obraz pozbawiony zniekształceń i aberracji, zachowując najwyższą ostrość detali.

Smukła i trwała konstrukcja

W filtrze K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm zastosowano cienką ramkę wykonaną z aluminium lotniczego. Smukła obudowa pozwala uniknąć efektu winietowania nawet przy szerokokątnych obiektywach. Żłobienia na powierzchni pierścienia ułatwiają montaż i demontaż filtra, również w rękawiczkach. Solidna konstrukcja zapewnia odporność na odkształcenia. Jej lekkość z pewnością docenią twórcy działający w terenie i filmowcy pracujący w ruchu.

Etui klasy premium

Filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm dostarczany jest w eleganckim, usztywnionym etui wykonanym ze skóropodobnego materiału o przyjemnej w dotyku fakturze. Wnętrze wyściełano miękkim materiałem, który skutecznie chroni szkło przed zarysowaniami i wstrząsami, a magnetyczne zamknięcie ułatwia szybki dostęp. Praktyczny boczny uchwyt umożliwia wygodne wysunięcie filtra bez dotykania jego powierzchni, co chroni go przed odciskami palców. W zestawie znajduje się również wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry, pakowana próżniowo – kompaktowa, higieniczna i idealna w podróży.

Kompatybilność

- obiektywy z gwintem filtrowym o średnicy 55 mm

Specyfikacja

- model: K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm
- typ filtra: 3 w 1 (ND2–32, CPL, Black Mist 1/4)
- materiały:
    - aluminium lotnicze
    - japońskie szkło optyczne AGC
- powłoka: Nano-X MRC (28 warstw)
- redukcja ekspozycji: 1–5 stopni
- redukcja ilości światła: ND2–32
- efekt dyfuzji: Black Mist 1/4
- średnica filtra: O55 mm

Zawartość zestawu

- filtr K&F Concept Nano-X MRC CPL & Fader ND2-32 & Black Mist 1/4 - 55 mm
- etui z magnetycznym zamknięciem
- ściereczka z mikrofibry

- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: KF5231